Thesis Title

Author Degree

Thesis Advisor

Preparation of Cu_{0.5}Ag_{1.5}InSe₃ p-Type Semiconductor for Thermoelectric Applications by the Sol-gel Method Ms. Pathinee Rattananilamorn Master of Science (Chemistry) Assistant Professor Dr. Thapanee Sarakonsri

ABSTRACT

Thermoelectric devices are the devices that can converse heat energy into electric energy. This research studied on the preparation of Cu_{0.5}Ag_{1.5}InSe₃(CAIS), p-type semiconductor used as thermoelectric materials, by sol-gel method. Preliminary study of thin films preparation of CAIS under an air atmosphere resulted in metal oxides with low thickness. Therefore, CAIS preparation conditions such as mol ratio of metal precursors, solvent, stabilizer and water studied including reaction under nitrogen atmosphere. These parameters affect the hydrolysis, water condensation and alcohol condensation reactions of sol-gel process. It was found that the appropriate condition: mole ratio of metal precursor: solvent: stabilizer: water was 1: 40: 2: 1. Thin film which was prepared by dip-coating method, was dried for 1 hour and annealed at 300°C for 1 hour under nitrogen atmosphere. Sample powders were prepared similar to thin film without dip-coating process. Sample powders were characterized their phases and properties by XRD, SEM-EDS and TEM techniques. Finally, the electrical properties of CAIS-film were analyzed and it was found that the electrical conductivity and seebeck coefficient at room temperature were measured to be 1.82×10^{-3} ohm⁻¹- cm⁻¹ and 0.99 uV/K, respectively.

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

ผู้เขียน ปริญญา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

การเตรียมสารกึ่งตัวนำชนิดพี Cu_{0.5}Ag_{1.5}InSe₃ สำหรับการประยุกต์ ด้านเทอร์โมอิเล็กทริกโดยวิธีซอล-เจล นางสาวภาธินี รัตนนิลอมร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. ฐปนีย์ สารครศรี

บทคัดย่อ

้อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกคืออุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงาน ้ไฟฟ้า ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาวิธีการเตรียมสารกึ่งตัวนำชนิดพีคอปเปอร์ซิลเวอร์อิเดียมเซเลไนด์(ซีเอ ไอเอส)เพื่อใช้เป็นวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกด้วยกระบวนการโซลเจล การศึกษาขั้นต้นพบว่าการเตรียม แผ่นฟิล์มซีเอไอเอสภายใต้บรรยากาศอากาศพบการเกิดโลหะออกไซด์ที่ความหนาของฟิล์มต่ำ ้ดังนั้นสภาวะการเตรียมซีเอไอเอส เช่น อัตราส่วนโดยโมลของโลหะตั้งต้น โมลของสารละลาย โม ้ลของสารละลายอินทรีย์และ โมลของน้ำจึงถูกศึกษา ตัวแปรเหล่านี้มีผลกระทบต่อการเกิดปฏิกิริยา ไฮโครไลซิส ปฏิกิริยาควบแน่นของน้ำและปฏิกิริยาควบแน่นของแอลกอฮอล์ในกระบวนการโซล เจล จากการศึกษาพบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมในการเตรียมซีเอไอเอส คือ โมลโลหะตั้งต้น : สารถะถาย : สารถะถายอินทรีย์ : น้ำ คือ 1 : 40 : 2 : 1 ฟิล์มบางสามารถเตรียมได้โดยวิธีจุ่มเคลือบ และระเหยเป็นเวลา 1 ชั่วโมงและเผาให้เกิดเฟสที่ต้องการที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 ้ชั่วโมงภายใต้บรรยากาศของก๊าซในโตรเจน ผงตัวอย่างถูกเตรียมโดยวิธีเดียวกับการเตรียมฟิล์มบาง โดยยกเว้นขั้นตอนการจุ่มเคลือบ ผงตัวอย่างถูกนำไปวิเคราะห์เฟสและสมบัติด้วยเทคนิคการ ้เลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ เทกนิกกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราค,การวิเกราะห์หาปริมาณ ้ของธาตุต่างๆ และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน ขั้นตอนสุดท้ายทำการวิเคราะห์ ้คุณสมบัติทางไฟฟ้าของแผ่นฟิล์มปรากฏค่าจากการคำนวณคือ ค่าการนำไฟฟ้าและค่าซีเบ็คที่ อุณหภูมิห้องมีค่า 1.82 x10⁻³ต่อโอมต่อเซนติเมตรและ0.99 ไมโครโวลต์ต่อเคลวิน ตามลำคับ

vi